**Фомин, Дмитрий Владимирович. Формирование и полупроводниковые свойства тонких слоев на основе Fe и Ca2Si на Si(111) : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.04.10 / Фомин Дмитрий Владимирович; [Место защиты: Ин-т автоматики и процессов управления ДВО РАН].- Владивосток, 2010.- 137 с.: ил. РГБ ОД, 61 11-1/263**